

5. イジング・リエントラントスピングラス: $\operatorname{Fe}_x\operatorname{TiS}_2$

佐藤哲也

近年,スピングラス研究の分野において,最も興味を持たれている事柄の一つに,リエントラントスピングラス転移と呼ばれる以下の様な現象がある。一般に,スピングラスとなる物質においては磁性原子の濃度が大きくなると,ある濃度 x_T を境にスピングラスから強磁性へと変化する。このとき, x_T よりも濃度が少し大きい領域においては,温度が低下するにしたがって常磁性→強磁性→スピングラスと転移する。普通の相転移の場合と異なり,低温側に無秩序状態が現れる点が特に注目される。また,このスピングラス相は単純なスピングラス状態ではなく,強磁性相との共存相であることが知られている。リエントラントスピングラスは,理論的にその存在が予測され, 2 また実験的な検証も数多く成されている。

遷移金属ダイカルコゲナイト TiS_2 は,同一平面内に六方格子を組んだ Ti 層を,同様に六方格子にならんだ S 層が上下に挾んだ, S-Ti-S 層からなる CdI_2 型結晶構造を持つ。 これらの単位層どうしは弱い Van der Vaals 力によって結ばれ C 軸方向に積み重なっている。この弱い Van der Vaals gap に Van fe が入り込んだ(インターカレート)ものが Van である。 Van der Van fe が入り込んだ(インターカレート)ものが Van である。 Van fe を任意の濃度でランダムにインターカレートさせることができる。

北海道大学理学部物理学教室

 ${
m Ti\,S_2}$ は非磁性物質であるが,磁性原子である ${
m Fe\,}_x{
m Ti\,S_2}$ は ${
m c\,}$ 軸方向を容易軸とする極めて強い異方性 を持つイジング磁性体である。 ${
m Yoshioka}$ は ${
m x} \le 0.42$ における磁性の概観を研究し, 低濃度 領域でスピングラス,高濃度領域で強磁性と報告している。 ${
m Ti\,S_2}$ の磁気的相図 ${
m Ti\,S_2}$ の磁気的相図 ${
m Ti\,S_2}$ の磁気的相図 ${
m Ti\,S_2}$ においてもリエントラント転移が確かめられている物質の磁気的相図 ${
m Si\,S_2}$ においてもリエントラント転移の存在が予想される。そこで,本研究 は ${
m Fe\,}_x{
m Ti\,S_2}$ におけるリエントラント転移の存否を調べることを主な目的とした。

磁気天秤法により,磁化の静的及び動的測定を行った。静的な測定からは,何らかの凍結現象を示唆する様な結果は一切得られなかった。次に,動的測定は以下の様に行った。試料(x=0.37)を $T_{\rm c}$ 以上の高温から $T_{\rm c}$ 以下まで零磁場中で冷却した後,一旦 $55\,{\rm KOe}$ の磁場をかけ再び零磁場に戻ったところから,磁化の時間変化を測定した。その変化量は最大でも残留磁化の $1\,\%$ 程度である。このデータを,横軸 $\log t$,縦軸 $\log M$,でプロットしたのが図 $1\,\%$ ある。 $27.5\,{\rm K}$ までは非常に良く直線に乗っているが,それ以上の

温度になると突然緩和が速くなり直線から外れてしまう。つまり $T \le 27.5 \, \mathrm{K}$ においては

$$M(t) = M_0 t^{-\alpha}$$

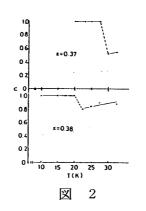
というベキ乗則でフィットできることがわかる。一方, $30 \text{ K} \leq T$ のデータは stretched exponential と呼ばれる以下の関数でフィットできることがわかった。

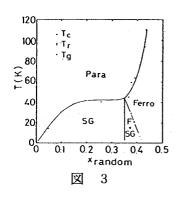
x = 0.37

$$M(t) = M_0 \exp \left[-(t/\tau_0)^{1-n} \right] \quad 0 < n < 1$$

n が小さいほど緩和は速い。 またべキ乗則に従うデータをこの式にフィットすると n=1 に相当する。こうして求めた n の温度変化は図 2 の様になる。 28 K 付近で何らかの転移が起こりこれより高温では緩和が速くなっていることがわかる。このゆっくりとした緩和がスピングラスによるもの,速い緩和が強磁性によるもの(強磁性よりもスピングラスのほうがスピンが動きにくいと思われる)と考えられる。すなわち 28 K 付近でリエントラント転移が起きていると見られる。 x=0.20 の試料(スピングラス)では n=1, x=0.42 の試料(強磁性)では n=0.7 と求められ,上の考えが裏付けられた。磁化の静的測定からはリエントラント転移温度以下においても自発磁化が観測された。つまり,リエントラント相において,スピングラスと強磁性とが共存していると考えられる。これは,イジングスビン系に関して理論の予測す

るところと一致する。このリエントラント相における緩和現象は,スピングラス成分が主役となっていることをデータは示唆している。また,x=0.38の試料においては,同様の現象が $21\,\mathrm{K}$ 付近において観測された。こうして求められたのが,図3の相図である。





リエントラント転移が実験的に確かめられた例はいくつか報告されているが、そのほとんど は異方性のないハイゼンベルグスピン系におけるものである。よって本研究は、イジングスピ ン系においてリエントラントスピングラス転移が確かめられた数少ない一例となるものである。

References

- 1) 吉岡俊博,修士論文, 1985
- 2) D. Sherrington and S. Kirkpatrick: Phys. Rev. Lett. 35 (1975) 1792.
- 3) H. Maletta, J. Appl. Phys. 53 (1982) 2185.

6. Pt 微粒子表面に吸着した ⁴He の超流動

白 浜 圭 也

§ 1. 序論

超流動と BOSE 凝縮とがどのように関係するかという,古くて新しい問題への実験的試みとして,平面や狭いトンネル内のような制限された空間- RESTRICTED GEOMETRY-における 4 He の研究が注目されている。その代表例として,Reppy らによる,多孔質バイコールガラス中の微小細孔(平均径 60A)に吸着した 4 He 薄膜の研究がある。 この細孔は 3 次元的なつながりをもつため,細孔壁に吸着した 4 He 薄膜は 3 次元的超流動をおこすことが実験的に確かめられた。

我々は、彼らの研究からさらに進んで、次のように考える。微粒子を充塡した基盤に吸着した 4 He は、粒子径が小さいときはバイコール中 4 He と同様に 3 次元的超流動を示すと考えら